

광섬유 접속용 V-groove 제작 및 응용 V-groove fabrication and application for optical component connection

최영복 한국통신.선로기술연구소

Young-Bok Choi Outside Plant Technology Research Laboratory, Korea Telecom

Abstract

광부품, 광섬유 상호접속을 위한 각 재료의 V-groove 가공방법과 그 응용에 대하여 조사하고 직접 V-groove를 제작하였다. 각 재료의 V-groove가공에는 장단점이 있다. 따라서 광부품 또는 광섬유 접속시 각 재료의 사용환경에 의하여 가공방법을 결정해야한다. 본 논문은 광부품 상호접속을 위한 현존하는 여러 재료에 따른 V-groove 가공 방법과 그 응용에 대하여 고찰하였다.

[서론]

광섬유는 대용량의 정보를 전달할 수 있는 장점만 있는 것은 아니다. 광섬유는 그 특유의 물리적 특성에 기인한 단점도 가지고 있다. 그 중에 가장 취약적인 문제가 광섬유 또는 광부품 상호접속의 문제인 것이다. 광섬유 또는 광부품 상호접속의 문제는 동선과 다르게 광섬유 상호 정밀한 접속에 의해서만 행하여 질 수 있기 때문에 고도의 기계적, 물리적 기술이 필요하다.

광섬유 또는 광부품 상호 접속에 있어서 가장 중요한 점은 손실을 최소화하는 것이다. 이 손실은 광섬유의 단면상태, 광섬유의 정렬상태, 광섬유 축의 각도, 광섬유 코어의 축에 따라 변화의 폭이 클 수 있다. 대부분의 경우 광부품 접속은 상기 각 조건들 중에 광섬유의 정렬이 매우 중요하다. 단일 모드 광섬유에서 광섬유 코어의 직경은 8 μm 정도로 0.1dB의 손실을 갖기 위해서는 1 μm 이내의 정렬오차가 필수적이다. 본 논문은 광부품 상호접속을 위한 현존하는 여러 재료에 따른 V-groove 가공방법과 그 응용에 대하여 고찰하였다.

[본론]

광부품 접속을 위한 재료의 선택은 매우 중요한 문제로 재료의 특성, 가공성, 내구성, 사용환경, 경제성 등 여러 가지 요인들을 종합적으로 평가하여 이루

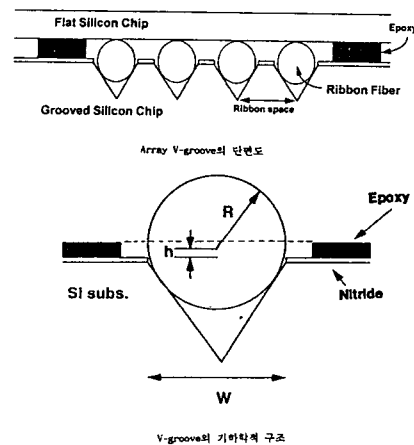


그림 1 광섬유와 V-groove의 정렬 구조

어져야 한다. 이러한 여러 인자를 모두 최상으로 만족하는 재료를 찾는다는 것은 매우 어려운 일이며, 그 중에서 인자의 중요도에 따라 적절한 타협을 이루어 응용에 제일 적합한 재료를 찾는 것이 중요하다. 한 예로 온도차가 빈번하게 발생하는 분위기의 광섬유 접속인 경우 열팽창계수 차이에 의한 파단, 피로파괴 등을 고려하여야 한다. 또한 간과해서는 안되는 중요한 인자는 경제성이다. 설령 좋은 재료일지라도 제작에 많은 비용이 든다면 선택될 수 없다. 그러나 광부품 접속용 V-groove의 기판으로 사용될 여러 재료의

선택에서 가장 중요하다고 생각되는 점은 우선 광섬유의 정렬이 가능한 V-groove의 제작이 가능해야 한다. 그림 1은 광섬유와 광부품 접속의 한 예로 리본

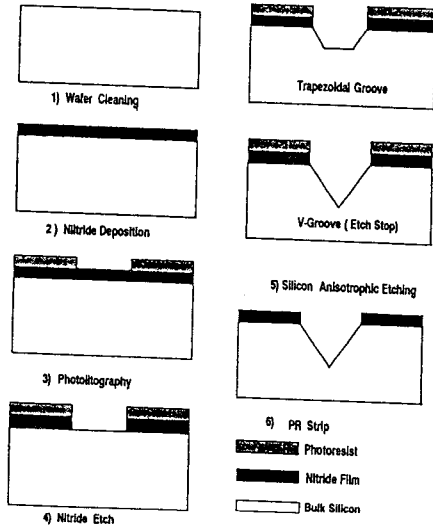
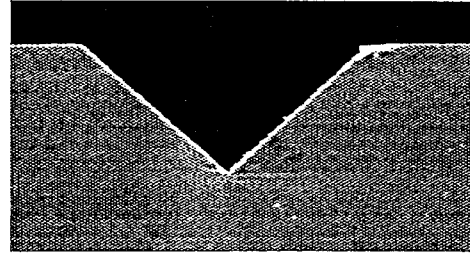


그림 2 실리콘 미세구조 제작 공정

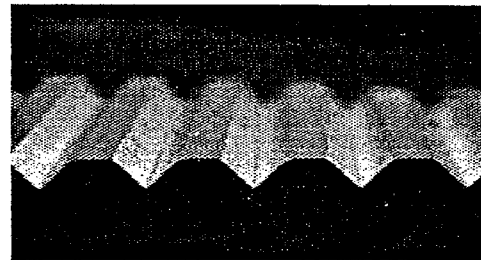
광섬유의 Array된 단면 모습과 광섬유 코어의 V-groove 위에서 정렬 과정을 묘사한 기하학 구조를 나타낸 것이다. 이제 각 재료별로 가공 방법을 나누어 기술하고자 한다.

1. 실리콘을 기판으로 한 Wet Etching 방법

이 방법은 KOH 등의 용액에 의한 실리콘 단결정의 방향성 습식식각과 이를 이용한 미세가공 방법이다. 이 기술은 기판위에 정밀한 V-groove를 파고 그 groove에 따라 광섬유를 정렬하여 광신호 손실을 줄이기에 적합하게 되어있다. 생산성에 있어서는 4-8인치의 실리콘 웨이퍼에 같은 패턴을 동시에 여러개 넣어서 제작하므로 대량생산에 적합하다. 단점으로는 실리콘이 취성(brittleness)이 있기 때문에 깨지기 쉽다는 단점이 있다. V-groove 제작은 그림 2처럼 실리콘 가공공정을 거쳐 40%, 70℃의 KOH수용액에서 V-groove의 식각을 실행하였다. 식각율은 약 0.5μ



(a)



(b)

그림 3 a) 실리콘 V-groove의 단면 b) 실리콘 multi V-groove의 단면

m/min이고 240분을 식각한 결과가 그림 3(b)는 리본 광섬유 접속에 이용)에 나타나 있다. 매우 양호한 V-groove를 얻을 수 있었다. 응용 분야는 평면광도파로(Planer Lightwave Curcuit), 레이저-광섬유 접속, 광 접속자등 매우 다양한 것으로 판단된다.

2. Ceramic 을 기판으로하는 V-groove 가공법

대표적인 세라믹재료 기판으로는 alumina (Al_2O_3), zirconia (ZrO_2)등이 있다. 제조방법으로는 산화물 분말제조, 판상으로 압축성형, 그리고 고온 소결(sintering)을 거친다. 이 방법은 고온소결 과정에서 groove의 모양이 변하기 쉬운 단점이 있다. V-groove 제작은 ZrO_2 세라믹을 성형한 후 소결 상태를 거치고

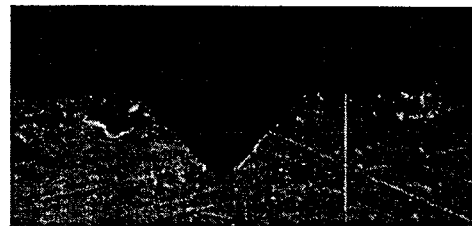


그림 4 세라믹 V-groove 단면

정밀 연마기를 사용하여 연마하여 V-groove를 제작하였다. 이 방법 역시 그림 4 처럼 양호한 V-groove를 얻을 수 있었다. 응용 분야는 LiNbO₃을 이용한 광변조기와 광섬유의 접속, 광접속자, 광커넥터등이 있다.

3. Aluminum을 기판으로한 Chasing방법

V-groove를 파기 위해서는 정밀 기계가공을 하여야 하므로 제작의 생산성에서 뒤떨어진다. 또한 이 재료가 힘에 약한 특징이 있어 변형이 쉽게 발생할 수 있다. 그러나 이 변형이 단점으로만 작용하는 것이 아니다. 이 변형을 이용하여 광섬유 접속 방법도 있다. TiO₂와 같은 이차 코팅을 증착법을 사용하여 하여 주면 단단한 V-groove제작도 가능하다. 그림 5는 이 방법으로 형성된 V-groove 모양이다. 응용 분야는



그림 5 알루미늄 V-groove 단면

광접속자에 가능하다.

4. 에폭시 기판으로한 V-groove 가공법

실리콘에 비해 인성이 커서 충격에 강하며, 정밀 사출 기술로 제조하므로 대량생산이 가능해 제조 단가가 낮다. 방법은 크게 진공주형공법과 압축성형공법이 있다. 따라서 미세 가공에 의한 실리콘 V-groove의 정밀도를 갖는 정밀사출 기술이 있는 한 제일 경제성이 있는 재료라 하겠다. 응용분자는 고분자 광소자 재료의 기판, 광접속자가 있다

한편 각 재료의 열팽창계수는 Si과 Al의 경우 광섬유(10^{-7} 범위)에 비해서 10배 정도 크고 (10^{-6} 범위), 에폭시인 경우 100배 정도 크다 (10^{-5} 범위) 이러한 열팽창에 의하여 소자에는 영향을 주지는 않으나 이런 열변형 때문에 광코어의 접속이 흐트러져 광손실을 일으킬 수 있다.

[결론]

여러 재료 모두 V-groove를 만들 수 있는 재료가 있었다. 세라믹의 V-groove기술은 광변조기 재료인 LiNbO₃와 광섬유간의 접속과 광커넥터의 페룰의 재료로 가장 유망하다. 알루미늄의 chasing 가공법은 groove를 파기 위해서는 정밀 기계가공이 우선되어야 하고 변형을 이용한 광접속자에 사용할 수 있다. 에폭시 V-groove는 현재 국내 소재합성 및 가공 기술 측면을 볼 때 어려운 점이 있으나 접속자에 적합한 재료의 개발과 이에 합당한 정밀 사출기술이 확보된다면 경제성, 생산성 면에서 유리하며, 현재 외국의 기술동향 측면을 볼 때도 유망한 재질이라 생각된다. 실리콘은 광섬유와 가장 유사한 재질이며 열팽창계수가 낮고, 현재 가공기술 측면에서 습식식각에 의한 정밀 가공기술이 있는 상태이므로 가장 가깝게 접근할 수 있는 우수한 재질이다. 또한 OEIC등 여러 소자와 한 칩 상에서 구현할 수 있고 손쉽게 리본 광섬유와의 접속도 가능하다. 그러나 이 실리콘도 취성(brittleness)에 등의 문제가 없는 것은 아니다. 따라서 광부품 또는 광섬유 접속시 각각 사용환경과 조건 등에 의하여 결정하여야 한다.

[참고문헌]

1. Generic Requirements for Optical Fiber Connectors And Connectorised Jumper Cables, Bellcore Technical Reference TR-NWT-000329, Issue 2, March 1991.
2. Test Methods Of Connectors For Optical fiber Cords, JIS C 5961, 1990
3. Lightwave Splicing and Connector Technology, AT&T Technical journal, vol. 66, pp. 45-64, January / February 1987.
4. Single-Mode Ribbon Cable and Array splicing, conference on optical fiber communication, san diego, technical digest, paper no. WJ2, p. 106, February. 1985